



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA
UOB "ASSEGNI DI RICERCA"

Università degli Studi di Palermo		
Titolo III	Classe 11	Fascicolo
N 312	02/01/2016	
UOR UOB20	CC	RPA Maione

Affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo il 02/01/2016 n. 10

DECRETO N. 171/2016

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO l'art. 22 della Legge 240/2010;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 2718 del 05/08/2015;

VISTO il proprio decreto n. 3727 del 21/10/2015 con cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 1 assegno di tipologia B per la collaborazione all'attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: "Tecniche di deposizione di film sottili e di pulitura al plasma mediante sistema Ion Plating Plasma Assisted (IPPA) per applicazioni nei beni culturali" da svolgersi presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM), di cui è Responsabile scientifico il Prof. Carmelo Sunseri, Responsabile Scientifico del Progetto per UNIPA il Prof. Bruno Giuseppe Pignataro e Referente della Ricerca il Prof. Alessandro Busacca;

VISTO il proprio decreto n. 4589 del 15/12/2015 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;

VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice e pervenuti in data 22/12/2015, nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei titoli e quello relativo al colloquio;

ESAMINATA la predetta documentazione;

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.R. n. 3727 del 21/10/2015 per l'attribuzione di un assegno di tipologia B per la collaborazione all'attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: "Tecniche di deposizione di film sottili e di pulitura al plasma mediante sistema Ion Plating Plasma Assisted (IPPA) per applicazioni nei beni culturali" da svolgersi presso il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici (DEIM), di cui è Responsabile scientifico il Prof. Carmelo Sunseri, Responsabile Scientifico del Progetto per UNIPA il Prof. Bruno Giuseppe Pignataro e Referente della Ricerca il Prof. Alessandro Busacca.

Art. 2

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
Dott. Parisi Antonino

Punti 100/100

Art.3

A seguito della procedura selettiva di cui all'art. 1 è dichiarato vincitore il Dott.:
Parisi Antonino
nato a Palermo (PA) il 09/08/1972

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari

IL PRO-RETTORE ALLA RICERCA
Prof. Girolamo Cirrincione